

関連製品:電子スピン共鳴(ESR)

JEO

逆スピンホール効果による起電力発生の流れ

スピントロニクスあるいはエネルギーハーベスティングといった新しい学問分野や社会的要請への期待から、電子の持つスピンの性質を利用した技術への関心が高まっている^[1]。

強磁性薄膜が強磁性共鳴(Ferromagnetic resonance: FMR)を起こすと、自身の表面や表面と接合する非磁性薄 膜へ"スピン流"が流れ出す。この現象はスピンポンピン グと呼ばれる^[2]。磁場がかかった状態では、スピン流は互 いに直交する方向へ曲げられる。これは、逆スピンホール 効果と呼ばれ、薄膜の両端に起電力を生じさせる^[3]。スピ ン流に由来する発電は、スピンポンピングのような磁気共 鳴を利用した方法のほかに、"スピンゼーベック効果"と呼 ばれる温度勾配によっても生じることが知られており^[4]、 それぞれ新しい光-電力変換、熱-電力変換機構として注 目されている。



図1に示すのは、FMR由来の発電過程にかかわる電力変換の流れを模式的に表したものである。電力変換には、大きく3つの段階がある。まずはFMRによる磁性体の共鳴エネルギーの吸収(吸収率: y_{ab})である。次のステップは、共鳴吸収電力がスピンポンピング電力(P_{sp})へと変換される過程である(変換率: r_{sp})。最後は、 P_{sp} が起電力($P_{t}^{max} = V_{emf}^2/R_L$)へと変換される過程となる。ここでは、その変換率として、実効的スピンホール角 $_{bst} = \sqrt{P_{t}^{max}/P_{sp}}$ を定義している^[5]。

強磁性共鳴電力の直接検出

ー般的に、逆スピンホール起電力の大きさは、FMR励起電力、すなわちキャビティへ投入したマイクロ波電力を基準として議論される。しかし、よく知られ ているように、試料へのマイクロ波の照射効率はキャビティのデザインによって異なる上に、試料の材質や形状によって、マイクロ波の吸収量も変化する。 したがって、デバイスの形状や評価装置の特性に左右されずに、デバイスが吸収した電力を基準にしたエネルギー変換効率を議論する方が、より実際 的で効果的な評価を可能にすると考えられる。



図2 FMR吸収電力評価システムの例

(a) アンテナによるマイクロ波のプローブ機構、(b) 得られるFMR吸収電力スペクトルの例(B₀は外部磁場、B_rは共鳴磁場を表す)

* 測定試料は、大阪公立大学鐘本勝一先生よりご提供いただきました。



図2にプローブアンテナを用いたFMR吸収電力スペクトルの計測システムと、スペクトル測定例を示す。プローブアンテナから得られるスペクトルのベース ラインは、キャビティに投入される電力($P_{in} \propto V_0^2$)を表す。そのうち、FMR共鳴により試料が吸収した電力分($P_{ab} \propto \Delta V^2$)だけ信号レベルが減少するの で、その比率($\Delta V/V_0$)²は、FMRによる磁性体の共鳴エネルギーの吸収率(y_{ab})に相当する。したがって、実際に試料が吸収するマイクロ波の電力 P_{ab} は、 $y_{ab} \times P_{in}$ となる。

1.5

スピンポンピング電力

FMRによって吸収された共鳴電カ P_{ab} は、スピンポンピングによってさらに電力 変換されて、非磁性層へと伝搬される。このときFMRスペクトルは、図3に示すように、強磁性単層膜と強磁性/非磁性2層膜とで異なる線幅を示すようになる(ア プリケーションノートER190002でも同様のデータを紹介しています)。スピンポン ピングの促進効率 (r_{sp}) は、次式のような強磁性単層膜と、強磁性/非磁性2層 膜のそれぞれのFMRスペクトルの線幅 (Γ_m, Γ_b) の比で表せると考えられる。

$$r_{\rm sp} = \frac{\Gamma_{\rm b} - \Gamma_{\rm m}}{\Gamma_{\rm b}}$$

 r_{sp} を用いると、非磁性層へ流れ出るスピンポンピング電力 P_{sp} は、 $r_{sp} \times P_{ab}$ となる。

デバイスにつなげた負荷抵抗を R_L (R_L は高抵抗値とする)、逆スピンホール起 電力を V_{emf} とすると、正味の出力電力は、 $P_t^{max} = V_{emf}^2/R_L$ となり、

$$P_t^{max} = \theta_{SH}^{\prime 2} \times P_{Sp}$$

と表すことができる。 θ'_{SH} は、実効的なスピンホール角とみなされる^[5]。

1 -- PyPd bi layer FMR (normalized) 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -20 0 20 -40 40 $B_0 - B_r [mT]$ 図3 スピンポンピングによるFMRスペクトルの線幅増大 * 測定試料は、大阪公立大学鐘本勝一先生よりご提供いただきました。

Py mono layer

電力変換の吸収電力特性

逆スピンホール効果による起電力は、図4(a)に示すように非常に弱い。一方で、スピン流デバイスの電力変換効率は、入力電力に比例するという特徴を もつ。その特性から、パルス励起法を適用することで、より大きな起電力の発生だけでなく、通常の低電力励起では見られない非線形現象が発現するこ とが明らかとなった^[6]。このような性質を利用し、さらなるデバイス性能向上を目指すためには、試料の特性を反映した、装置条件に依存しない変換効率 評価法の確立が必要である。今回提案したアンテナ法は、デバイスの歩留まり、形状、そして装置関数(キャビティの照射効率)などに依存せず、比較的 簡便かつ実用的な評価法であると考えられる^[7]。従来は、キャビティあるいはデバイスへ投入したマイクロ波電力(*P_{in}*)に対する発生電圧を評価してきた が、図4(b)に示すように、デバイスが実際に吸収したマイクロ波電力(*P_{ab}*)に対する発生電圧、または*P_{sp}*に対する発生電圧を評価することにより、発電効 率の向上に貢献することが期待される。



図4 (a) FMRで誘起された V_{emf} スペクトルと、(b) Py/PdデバイスのFMR吸収電力 (P_{ab})に対する逆スピンホール起電力 (V_{ISHE})。
* 測定試料は、大阪公立大学鐘本勝一先生よりご提供いただきました。

References

[1]『エネルギーハーベスティング』 堀越 智, 竹内 敬治, 篠原 真毅、日刊工業新聞社、2014年. [2] Y. Tserkovnyak and A. Brataas, *Phys. Rev. Lett.*, **88**, 11, 117601(2002).
 [3] E. Saitoh, M. Ueda, H. Miyajima, and G. Tatara, *Appl. Phys. Lett.* **88**, 182509 (2006). [4] K. Uchida, S. Takahashi, K. Harii, J. leda, W. Koshibae, K. Ando, S. Maekawa and E. Saitoh, *Nature* **455**, 778 (2008). [5] K. Nakahashi, K. Takaishi, T. Suzuki, and K. Kanemoto, *ACS Appl. Electron. Mater.* **3**, 1663 (2021). [6] K. Nakahashi, K. Takaishi, T. Suzuki, and K. Kanemoto, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **14**, 21217 (2022). [7] 鐘本勝一、鈴木貴之 『スペクトル測定装置、スピン流デバイス測定システム及びスピン流デバイス測定方法』、JP2022-38257A (特開2022-038257).

Copyright © 2023 JEOL Ltd. このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせください。



本社・昭島製作所 〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2 TEL:(042)543-1111(大代表) FAX:(042)546-3353 www.jeol.co.jp ISO 9001⋅ISO 14001 認証取得



東京専務所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル **業務統括センター** TEL:03-6262-3564 FAX:03-6262-3589 デマンド推進本部 TEL:03-6262-3560 FAX:03-6262-3577 SI営業本部 SI販促室 TEL:03-6262-3567 FAX:03-6262-3577 セミコンダクタ・ソリューションセールス部 TEL:03-6262-3567 産業機器営業部 TEL:03-6262-3570 MEソリューション販促室 TEL:03-6262-3571 SE専業戦略本部 SE営業グループ TEL:042-542-2383 (本社・昭島製作所)